• 計畫中文名稱	電化學形成不同粗糙度於鈦金屬表面對細胞之影響		
• 計畫英文名稱	Cellular Responses to Electrochemically Treated Ti Surfaces with Varied Roughness		
• 系統編號	PC9108-0476	• 研究性質	基礎研究
• 計畫編號	NSC91-2314-B038-015	• 研究方式	學術補助
• 主管機關	行政院國家科學委員會	• 研究期間	9108 ~ 9207
• 執行機構	台北醫學院口腔復健醫學研究所		
• 年度	91 年	• 研究經費	688 千元
• 研究領域	牙醫學, 醫學工程		
• 研究人員	林哲堂		
• 中文關鍵字	--		
• 英文關鍵字	--		
• 中文摘要	查無摘要		
• 英文摘要	查無摘要		